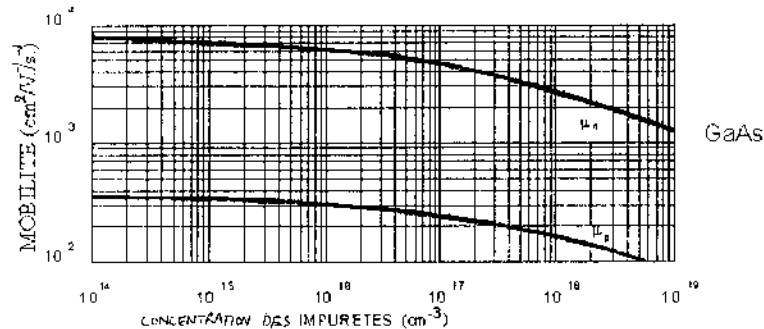


- a) Rappeler la définition du libre parcours moyen l .
b) Calculer alors l_n et l_p à T_a .

EXERCICE N°2

On considère l'arséniure de gallium intrinsèque à la température ambiante $T_a = 300\text{ K}$, pour lequel on donne :

- La hauteur de la bande interdite : $E_g = 1.42\text{ eV}$
- La densité effective d'états dans la BcV : $N_C = 4.7 \cdot 10^{17}\text{ cm}^{-3}$
- La densité effective d'états dans la BdV : $N_V = 7.0 \cdot 10^{18}\text{ cm}^{-3}$
- La mobilité des électrons : $\mu_n = 8.0 \cdot 10^3\text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$
- La mobilité des trous : $\mu_p = 0.360 \cdot 10^3\text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$
- La mobilité en fonction de la concentration des impuretés à 300K (voir figure ci-dessous)



I) Calculer pour le GaAs intrinsèque à la température ambiante :

- 1°) La concentration des porteurs libres.
- 2°) La position du niveau de Fermi.
- 3°) La résistivité.

II) On dope ce GaAs avec $1.0 \cdot 10^{16}$ atomes accepteurs/cm³ et $5.0 \cdot 10^{15}$ atomes donneurs/cm³. Calculer à la température ambiante :

- 1°) La concentration des porteurs libres.
- 2°) La position du niveau de Fermi.
- 3°) La résistivité.

EXERCICE N°3

Soit une jonction PN graduelle en silicium. L'origine des abscisses est fixée dans le plan de la jonction métallurgique : la partie N ($N_D = N_A = 5 \cdot 10^{20}\text{ m}^{-3}$) est située du côté des x positifs. On suppose qu'au voisinage de la jonction, l'évolution de la concentration des atomes d'impuretés est linéaire et de pente $a = 5 \cdot 10^{25}\text{ m}^{-4}$.

1°) a) Dessiner le profil de la densité de charge en fonction de x .



Devoir de Synthèse

Physique pour les communications



L'USAGE DE TOUT DOCUMENT OU NOTES DU COURS EST INTERDIT.

EXERCICE N°1

Nous allons étudier les caractéristiques du germanium (Ge) intrinsèque.

1°) Trouver le nombre d'atomes de Ge par unité de volume.

On donne : Masse volumique du Ge : $\rho = 5.36\text{ g/cm}^3$
Masse molaire du Ge : $M = 72.6\text{ g}$
Le nombre d'Avogadro : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$

2°) Sachant que la densité effective des états de la bande de conduction est donnée par la formule :

$$N_C = \frac{2}{\pi^2} \left[2\pi m_n k T \right]^{3/2}$$

a) Calculer alors, à la température $T_0 = 300\text{ K}$, la masse effective des électrons.

On donne : La constante de Planck $h = 6.625 \cdot 10^{-34}\text{ J.s}$
La densité effective des états des électrons dans la BcV : $N_C(T_0) = 1.05 \cdot 10^{25}\text{ m}^{-3}$
La constante de Boltzman $k = 1.38 \cdot 10^{-23}\text{ J.K}^{-1}$

b) Trouver, à la température $T_0 = 300\text{ K}$, la masse effective des trous.

On donne : La densité effective des états des trous dans la BdV : $N_V(T_0) = 0.52 \cdot 10^{25}\text{ m}^{-3}$

3°) a) Calculer la concentration des électrons libres et des trous à T_a .

On donne : La hauteur du gap $E_g(T_a) = 0.67\text{ eV}$
La charge électronique $q = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$

b) Quelle est le nombre d'atomes de Ge par porteur libre ?

4°) Calculer la position du niveau de Fermi à T_a . Conclure.

5°) Calculer la résistivité du Ge intrinsèque à T_a .

On donne : La mobilité des électrons : $\mu_n(T_a) = 3.8 \cdot 10^3\text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$
La mobilité des trous : $\mu_p(T_a) = 1.5 \cdot 10^3\text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$
6°) Sachant que la vitesse thermique des porteurs est donnée par :

$$v_{R} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Exercice N°1

1°) Atome de Ge a une masse 72,6g. Combien d'atomes dans 5,36g

$$\begin{matrix} 72,6 \rightarrow 1 \\ 5,36 \rightarrow x \end{matrix} \Rightarrow x = \frac{5,36}{72,6} = 0,07383 \text{ moles}$$

Combien d'atomes de Ge dans 1 cm³ de volume

1°) Atome de Ge a une masse 72,6g. Combien d'atomes dans 5,36g

$$N = x \times N_A = 0,07383 \times 6,02 \times 10^{23} = 4,445 \times 10^{22} \text{ atomes/cm}^3$$

$$N = 4,445 \times 10^{28} \text{ atomes/m}^3 \quad (1)$$

2°) a) $m_n = \left(\frac{h^2 N_c}{2} \right)^{2/3} \frac{1}{2\pi kT} = \frac{h^2}{2\pi kT} \left(\frac{N_c}{2} \right)^{2/3}$

$$m_n = 5,097 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (0,25)$$

b) $N_v = \frac{2}{h^3} (2\pi m_p kT)^{3/2} \Rightarrow m_p = \left(\frac{N_v}{2} \right)^{2/3} \frac{h^2}{2\pi kT}$

$$m_p = \left(\frac{0,52 \times 10^{25}}{2} \right)^{2/3} \frac{(6,625 \times 10^{-34})^2}{2 \times \pi \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300} = 3,19 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (0,25)$$

3°) a) $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2kT} = \sqrt{0,52 \times 10^{25} \times 10^{25}} e^{-0,67/2 \times 0,0259}$

$$kT = 0,0259 \text{ eV} \Rightarrow n_i = 1,78 \times 10^{19} \text{ porteur/m}^3 \quad (0,25)$$

b) (1,25) Le nombre d'atomes de Ge par porteur libre est :

$$\frac{N}{n_i + p_i} = \frac{N}{2n_i} = \frac{4,445 \times 10^{28}}{2 \times 1,78 \times 10^{19}} = 1,25 \times 10^9 \text{ atome porteur libre}$$

(0,25)

b) Quelle est la valeur de x qui correspond à une concentration égale à N₀ (limite entre la zone de concentration variable et celle de concentration constante); on notera cette longueur l/2. Indiquer son emplacement sur la figure dessinée en 1°) a).

c) Résoudre l'équation de Poisson et obtenir l'expression du champ E(x). Quelle est sa valeur extrême? Tracer l'allure de E(x).

d) Evaluer la tension de barrière V_b en fonction de la largeur de la RCE. Sachant que V_b = 0,6 eV et que la permittivité du Si est ε = 1,0.10⁻¹⁰ F/m, calculer la largeur w de la RCE.

e) Que vaut le champ extrême?

2°) a) Quelle tension faut-il appliquer à la jonction pour que la RCE s'étende jusqu'aux limites (x = ±L/2)?

b) Quelle est dans ces conditions l'amplitude du champ maximum dans la jonction? Est-ce que ce champ permet le claquage par avalanche? (E_{claquage} = 10⁶ V/cm)

BON TRAVAIL

$$1) n_i(T_0) = \sqrt{N_v(T_0)N_c(T_0)} \exp(-E_g/kT)$$

$$A.N. n_i = \sqrt{4,7 \cdot 10^{11} \times 7 \cdot 10^{18}} \exp\left(-\frac{1,42}{2 \times 0,0259}\right) = 2,255 \times 10^{10} \text{ porteurs/cm}^3$$

2) position du niveau de Fermi

$$\begin{aligned} E_F - E_V &= \frac{E_g}{2} + \frac{kT_0}{2} \log \frac{N_V}{N_c} \\ &= \frac{1,42}{2} + \frac{0,0259}{2} \log \frac{7 \cdot 10^{18}}{4,7 \cdot 10^{11}} = \frac{E_g}{2} + 0,0350 \\ &= 0,745 \text{ eV} \end{aligned}$$

3) la resistivite du GaAs intrinseque

$$\begin{aligned} \sigma &= q n_i (\mu_n + \mu_p) \\ &= 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2,255 \times 10^{10} (8 \cdot 10^{-1} + 0,8 \cdot 10^{-1}) (\Omega \cdot m)^{-1} \\ &= 3,046 \cdot 10^{-7} (\Omega \cdot m)^{-1} \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 3,315 \times 10^6 \Omega \cdot m$$

II) on dope avec deux types d'impuretes:

la neutralite electrique s'exprime:

$$q(p - n + N_D - N_A) = 0 \quad (\Delta)$$

la loi d'action de masse s'écrit:

$$pn = n_i^2 \quad (\Delta)$$

$$(a) \text{ et } (a_0) \Rightarrow p - n_i^2/p - (N_A - N_D) = 0 \quad (N_A > N_D \text{ dans l'exercice})$$

$$\Rightarrow p^2 - (N_A - N_D)p - n_i^2 = 0$$

$$\Delta = \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}$$

$$E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{kT_0}{2} \log \frac{N_v}{N_c}$$

$$E_F - E_v = \frac{E_c - E_v}{2} + \frac{kT_0}{2} \log \frac{N_v}{N_c} = \frac{E_g}{2} + \frac{kT_0}{2} \log \frac{N_v}{N_c}$$

$$\begin{aligned} A.N. E_F - E_v &= \frac{E_g}{2} + \frac{0,0259}{2} \log \frac{0,52 \times 10^{25}}{1,05 \times 10^{25}} \\ \text{ou bien } E_F - E_v &= kT \log \frac{N_v}{N_c} \quad | n = n_i \\ E_c - E_F &= kT \log \frac{N_c}{N_v} \quad | n = n_i \\ E_g &= 0,335 \text{ eV} \Rightarrow E_F - E_v = 0,3259 \text{ eV} \end{aligned}$$

Le niveau de Fermi se trouve très proche du milieu de la bande interdite et plus précisément un peu en dessous.

$$\begin{aligned} 5) \sigma(T) &= q n_i(T) (\mu_n(T) + \mu_p(T)) (\Omega \cdot m)^{-1} \\ &= 1,6 \times 10^{-19} \times 1,78 \times 10^{19} [3,8 \times 10^{-1} + 1,5 \times 10^{-1}] \\ \sigma &= 1,51 (\Omega \cdot m)^{-1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{1}{\sigma} = 0,662 \Omega \cdot m = 66,2 \Omega \cdot cm$$

6) a) c'est la distance moyenne parcourue par un porteur entre deux interactions (ou chocs)

$$b) \mu_n = \frac{q \tau_n}{m_n} = \frac{q l_n}{\sqrt{\frac{3kT}{m_n}} \times m_n} \Rightarrow$$

$$l_n = \frac{\mu_n}{q} \sqrt{3kT m_n} \quad A.N. l_n = \frac{0,38}{1,6 \times 10^{-19}} \sqrt{3 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300 \times 50,7 \times 10^{-31}} \\ l_n = 1,83 \times 10^{-7} m$$

de même

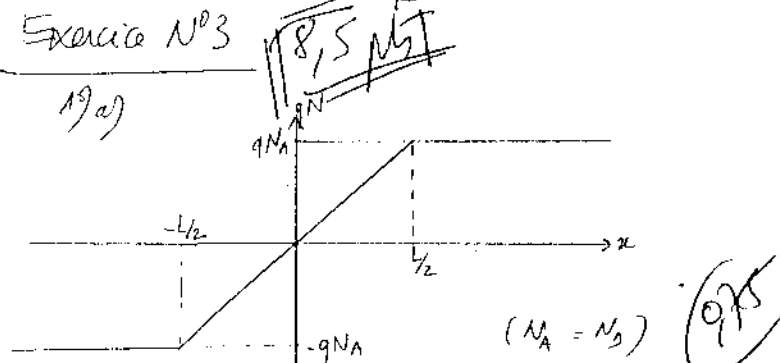
$$l_p = \frac{\mu_p}{q} \sqrt{3kT m_p} = l_n \sqrt{\frac{m_p}{m_n}} \times \frac{\mu_p}{\mu_n} = 1,83 \times 10^{-7} \times \frac{0,15}{0,38} \times \sqrt{\frac{3,190}{50,7}} \\ l_p = 5,9 \times 10^{-8} m$$

$$\rho_p = \frac{1}{q N_A} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{20}} = 24 \text{ (cm)} \quad (0.5)$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{1}{q N_A} = 0,042 \text{ } \Omega \cdot \text{m} = \underline{\underline{4,2 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}}} \quad (0.5)$$

Exercice N°3

1° a)



$$b) N_D = \frac{aL}{2} \Rightarrow \frac{L}{2} = \frac{N_D}{a} = \frac{5 \times 10^{20}}{5 \times 10^{25}} = 10^{-5} \text{ m} \quad (0.5)$$

$$L = 20 \mu\text{m} \quad (0.5)$$

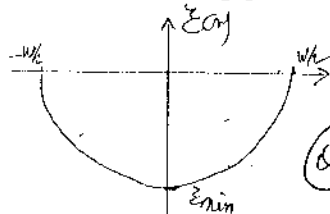
$$c) \frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon} = \frac{qax}{\epsilon} \quad \text{pour } -\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2} \quad (0.5)$$

$$dE = \frac{qax}{\epsilon} dx \Rightarrow E(x) = \frac{qax^2}{2\epsilon} + cte \quad (0.5)$$

$$E(x) = 0 \quad \text{pour } x = \pm \frac{w}{2} \quad (0.5)$$

$$\frac{qaw^2}{8\epsilon} + cte = 0 \Rightarrow cte = -\frac{qaw^2}{8\epsilon} \quad (0.5)$$

$$E(x) = \frac{qa}{2\epsilon} \left(x^2 - \frac{w^2}{4} \right); \quad E_{\min} = -\frac{qaw^2}{8\epsilon}; \quad E_{\max} = |E_{\min}| \quad (0.5)$$



$$d) E = -\frac{dV}{dx} \Rightarrow dV = -E dx \Rightarrow V_b = -\int_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} E(x) dx \quad (0.5)$$

-5-

$$\rho = \frac{1}{q(N_A - N_D)} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} (5 \times 10^{20} - 5 \times 10^{21})} + 4 \mu\Omega \quad (0.5)$$

Le signe (-) est exclu d'où la solution avec le signe (+).

$$N_A - N_D = 10^{22} - 5 \times 10^{22} = 5 \times 10^{21} \text{ m}^{-3} \gg 2n_i (= 4.5 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}) \quad (0.5)$$

$\Rightarrow (N_A - N_D)^2 \gg 4n_i^2 \Rightarrow$ le semi-conducteur est plutôt de type p

$$\text{autre: } \rho \approx \frac{1}{q(N_A - N_D)} \quad \text{et} \quad n_p = \frac{n_i^2}{(N_A - N_D)} \quad (0.5)$$

$$\text{A.N. } \rho_p \approx \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{21}} \text{ m}^3 \quad n_p \approx \frac{(4.5 \times 10^{12})^2}{5 \times 10^{21}} \text{ m}^{-3} \quad (0.5)$$

2°) Position du Niveau de Fermi:

$$p_p = N_V \exp\left[-\frac{(E_F - E_V)}{kT}\right] = (N_A - N_D) \quad (0.5)$$

$$\Rightarrow \frac{E_F - E_V}{kT} = \log \frac{N_A - N_D}{N_V} \Rightarrow E_F - E_V = kT \log \frac{N_V}{N_A - N_D} \quad (0.5)$$

$$\text{A.N. } E_F - E_V = 0,0259 \log \frac{7 \times 10^{24}}{5 \times 10^{21}} \quad (0.5)$$

$$= 0,0188 \text{ eV} \quad (0.5)$$

3°) Calcul de la conductivité

Dans notre cas

$$\sigma_p = q \mu_p p_p = q(N_A - N_D) \mu_p \quad (0.5)$$

μ_p est lu dans la figure jointe: $\mu_p = 3 \times 10^2 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (à la valeur correspondante $5 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}$) $N_A + N_D$ (0.5)

$$b = \frac{1}{2\epsilon} \int_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} (x^2 - \frac{w^2}{4}) dx = \frac{1}{2\epsilon} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{w^2 x}{4} \right]_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} = \frac{1}{2\epsilon} \left[\frac{w^3}{12} - \frac{w^3}{4} \right] = -\frac{w^3}{8\epsilon}$$

$$S = -\frac{q\alpha}{2\epsilon} \left[\frac{w^3}{24} + \frac{w^3}{24} - \frac{w^3}{8} - \frac{w^3}{8} \right] = \frac{2q\alpha}{24\epsilon} w^3 = \frac{q\alpha w^3}{12\epsilon} \quad (0,25)$$

$$w = \sqrt[3]{\frac{12\epsilon V_b}{q\alpha}} \quad (0,25)$$

$$A.N \quad w = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot 10^{-10} \cdot 0,6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{25}}} = 4,48 \cdot 10^{-6} m \quad (0,25)$$

2) a) $w \rightarrow$ on remarque que $w < L$
lorsque $V < 0$

$$\Rightarrow w' = \sqrt[3]{\frac{(V_b + V)\epsilon \cdot 12}{q\alpha}}; \quad w' = L \Rightarrow \frac{L^3 q\alpha}{12\epsilon} - V_b = V \quad (0,25)$$

$$A.N \quad V = \frac{(20 \cdot 10^{-6})^3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{25}}{12 \cdot 10^{-10}} - 0,6 = -52,7 V \quad (0,25)$$

b) $\frac{V}{L} = 52,7 V$ donc la tension qu'il faut appliquer, c'est $-52,7 V$.
Ainsi la polarisation inverse de valeur égale à $-52,7 V$ permet d'étendre la zone déplétée sur toute la largeur de la p-n.

$$E_{max} = \frac{q\alpha w^2}{8\epsilon} = \frac{q\alpha L^2}{8\epsilon} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{25} \cdot (20 \cdot 10^{-6})^2}{8 \cdot 10^{-10}} = 4 \cdot 10^6 V/m = 4 \cdot 10^4 V/cm < 10^5 V/cm$$

donc pas de claquage par avalanche. (0,25)

DEVOIR DE RATTRAPAGE DE PHYSIQUE DES COMMUNICATIONS

Les documents du cours sont permis

02 pages

EXERCICE 1

1°) La résistivité du Silicium intrinsèque est de $227 \Omega \cdot m$ à 300K. Les mobilités des électrons et des trous sont respectivement $0,145 m^2 V^{-1} s^{-1}$ et $4,5 \cdot 10^{-3} m^2 V^{-1} s^{-1}$. Calculer la densité des électrons et des trous. (densité = concentration)

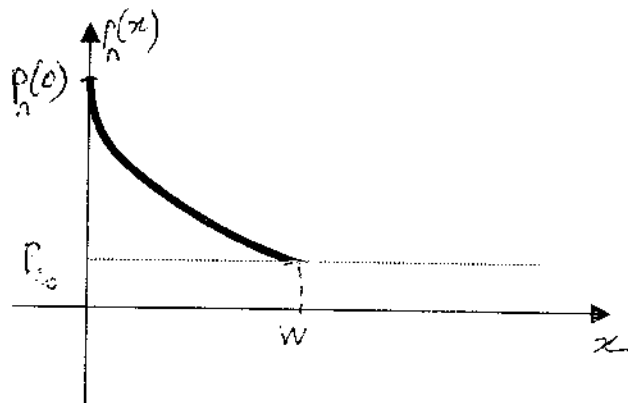
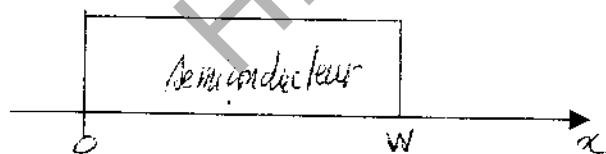
2°) Le Si est dopé avec des impuretés d'Arsenic de telle sorte qu'il y ait 1 atome d'impureté pour 10^6 atomes de Si. La densité des atomes de Si est de :

$5 \cdot 10^{22} \text{ atomes/cm}^3$.

- Le matériau dopé est-il de type N ou de type P ?
- Calculer la densité des trous et des électrons.
- Quelle est la résistivité du matériau dopé ? (On suppose que tous les atomes de As sont ionisés)

EXERCICE 2

On considère un échantillon de semiconducteur dopé soumis à une injection superficielle de porteurs minoritaires positifs de densité $p_n(0)$ sur l'une de ses faces. Sur l'autre face située à une distance W , tous les porteurs minoritaires excédentaires sont extraits : $p_n(W) = p_0$.



1°) a) Simplifier l'équation de continuité en tenant compte des hypothèses :

- Régime stationnaire.
- Pas de champ polarisant.
- Pas de phénomène de génération en volume.

(poser $L_p^2 = D_p \tau_p$)

b) Donner la solution de l'équation différentielle ainsi obtenue.

c) Appliquer les conditions aux limites et donner une expression pour $p(x) - p_0$.

2°) Que devient $p(x) - p_0$ dans le cas $W \gg L_p$.

3°) a) Donner l'expression du courant de diffusion dans le cas général.

b) Donner l'expression du courant de diffusion dans le cas $W \gg L_p$.

EXERCICE 3



ici certaines données sont inutiles

Soit une jonction abrupte en Silicium fonctionnant à la température $T_1 = -20^\circ \text{C}$

($T_0 = 300 \text{ K}$; $k_B T_0 = 0.025 \text{ eV}$)

On donne pour le Silicium à la température ambiante (T_0) :

- Hauteur de la bande interdite = 1.12 eV (indépendante de la température).
- Permittivité diélectrique = $1.0 \cdot 10^{-12} \text{ F/cm}$ (indépendante de la température).
- Mobilité des électrons à la température $T = 1.0 \cdot 10^3 (T/T_0)^{-1.5} \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Mobilité des trous à la température $T = 2.0 \cdot 10^2 (T/T_0)^{-1.5} \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Durée de vie des porteurs minoritaires (positifs ou négatifs) = $1.0 \mu\text{s}$ (indépendante de la température).
- Densité équivalente d'états d'énergie de la bande de valence à la température T
= densité équivalente d'états d'énergie de la bande de conduction à la température T

$$N_c(T) = N_v(T) = 2.5 \cdot 10^{25} (T/T_0)^{3/2} \text{ m}^{-3}.$$

Pour la jonction : le dopage de la partie "P" est $= 1.0 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$ et celui de la partie "N" $= 1.0 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$. On négligera les phénomènes de génération et recombinaison dans la zone désertée et on supposera que l'épaisseur de la zone "P" est beaucoup plus grande que la longueur de diffusion des électrons de même que l'épaisseur de la zone "N" est beaucoup plus grande que la longueur de diffusion des trous.

1°) Calculer la valeur de n_i^2 (en cm^{-6}) à la température T_1 .

2°) Calculer à la température T_1 la tension de barrière de la jonction (en Volt).

3°) Calculer à la température T_1 l'épaisseur de la zone désertée (en μm).

4°) Calculer à la température T_1 l'amplitude maximum du champ électrique dans la jonction (en kV/cm).

Bon Travail

CORRIGE DU DEVOIR DE RATTRAPAGE DE PHYSIQUE DES COMMUNICATIONS

2003/2004

BCR1

(1)

Ex 1

points points

$$1^o) \sigma = \frac{1}{\rho} = q n_i (\mu_n + \mu_p)$$

$$n_i = \frac{1}{\rho q (\mu_n + \mu_p)} \quad \times \quad (0,75)$$

A.N $n_i = \frac{1}{227 \times 1,6 \cdot 10^{-19} (0,145 + 0,045)}$

$$n_i = 1,45 \cdot 10^{17} \text{ porteurs/m}^3 \quad // \quad (1)$$

2^o) a) le matériau est de type N car l'As est pentavalent. (1)

$$b) n_n \approx N_D = 5 \cdot 10^{22} \times 10^{-6} = 5 \cdot 10^{16} \text{ e/cm}^3 = 5 \cdot 10^{22} \text{ e/m}^3 \quad (1)$$

$$P_n = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1,45 \cdot 10^{17})^2}{5 \cdot 10^{22}} = 4,21 \cdot 10^{11} \text{ m}^{-3} \quad (0,5)$$

$$c) \sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) \Rightarrow \rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \approx \frac{1}{qN_D\mu_n} \quad (0,75)$$

$$\rho = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 5 \cdot 10^{22} \times 0,145} = 8,62 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot m \quad (0,5)$$

Ex 2

1^o) a) Vu les hypothèses on a :

regime stationnaire $\Rightarrow \frac{\partial n}{\partial t} = 0 \quad (1/3)$

pas de champ plaissant $\Rightarrow \mathcal{E} = 0 \quad \frac{d\mathcal{E}}{dx} = 0 \quad (1/3)$

pas de génération $\Rightarrow G_n = 0 \quad (1/3)$

d'où : $D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$

$$b) \frac{d^2 p_n}{dx^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{L_p^2} = 0 \quad \text{ou} \quad p_n - p_{n0} = \bar{p}_n \quad (1/3)$$

(2)

$$\text{d'où} \quad \frac{d^2 \bar{p}_n}{dx^2} - \frac{\bar{p}_n}{L_p^2} = 0 \Rightarrow \bar{p}_n = A e^{x/L_p} + B e^{-x/L_p} \quad (1/3)$$

c) Conditions aux limites :

$$x=0 \quad p_n(x) = p_n(0) \Rightarrow \bar{p}_n = p_n(0) - p_{n0} \quad (1)$$

$$x=w \quad p_n(x) = p_0 \Rightarrow \bar{p}_n = p_{n0} - p_{n0} = 0 \quad (2)$$

$$(2) \Rightarrow 0 = A e^{w/L_p} + B e^{-w/L_p} \Rightarrow A = -B e^{-2w/L_p}$$

$$1) \Rightarrow p_n(0) - p_{n0} = A + B \Rightarrow A = p_n(0) - p_{n0} = B$$

$$\bar{p}_n = -B e^{-2w/L_p} e^{x/L_p} + B e^{-x/L_p}$$

$$\bar{p}_n = B (e^{-x/L_p} - e^{(x-w)/L_p}) \quad (2/3)$$

$$= B e^{-w/L_p} (e^{-(x-w)/L_p} - e^{(x-w)/L_p})$$

$$\bar{p}_n = -B e^{-w/L_p} \text{sh}(x-w)/L_p$$

$$p_n - p_{n0} = -B e^{-w/L_p} \text{sh}(x-w)/L_p \quad (2/3)$$

$$\text{en } (x=0) \quad p_n = p_n(0)$$

$$p_n(0) - p_{n0} = B e^{-w/L_p} \text{sh } w/L_p \Rightarrow B = \frac{p_n(0) - p_{n0}}{\text{sh}(w/L_p)} e^{w/L_p}$$

finalement :

$$p_n(x) - p_{n0} = - \frac{p_n(0) - p_{n0}}{\text{sh}(w/L_p)} \text{sh}(x-w)/L_p \quad (2/3)$$

2) a) car $w \gg L_p$

$$\frac{\text{sh}(x-w)/L_p}{\text{sh}(w/L_p)} \rightarrow - \frac{e^{-(x-w)/L_p}}{e^{w/L_p}} = -e^{-x/L_p}$$

$$p_n(x) - p_{n0} = + (p_n(0) - p_{n0}) e^{-x/L_p} \quad \text{OK}$$

exercice 1

3

3) a) $J_{diff} = -q D_p \left(\frac{dp}{dx} \right) = \text{OK}$

$$J_{diff} = + \frac{q D_p}{L_p} \frac{p_n(0) - p_{n0}}{\ln(w/L_p)} \quad \text{OK}$$

b) lorsque $w \gg L_p$ $J_{diff} \rightarrow + \frac{q D_p}{L_p} \frac{(p_n(0) - p_{n0}) e^{-x/L_p}}{e^{-w/L_p}} \quad \text{OK}$

$$J_{diff} = \frac{q D_p}{L_p} (p_n(0) - p_{n0}) e^{-x/L_p} \quad \text{OK}$$

exercice N°3

6.5.15

1) $T_1 = 273 - 20 = 253 \quad \text{OK}$

$$n_i^2 = N_c N_v \exp(-E_g/kT_1) \quad \text{OK}$$

$$= \left(2.5 \cdot 10^{25} \left(\frac{253}{300} \right)^{3/2} \right)^2 \exp\left(-\frac{1.12}{\frac{0.025}{300} \cdot 253}\right) \quad \text{OK}$$

$$n_i^2 = 2.589 \cdot 10^{29} \quad \text{OK}$$

2) tension de barrière = $2579 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} \quad \text{OK}$

$$V_b = \frac{kT}{q} \log \frac{N_A N_D}{n_i^2} = 0.752 \text{ Volts} \quad \text{OK}$$

3) épaisseur de la zone désestée

$$w(x) = \sqrt{\frac{2 \epsilon V_b}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \simeq \sqrt{\frac{2 \epsilon V_b}{q} \frac{1}{N_A}} \quad \text{OK}$$

$$W(T_2) = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-10} \times 0,772}{1,6 \cdot 10^{-19}} \cdot \frac{1}{10^{20}}} = 3,066 \cdot 10^{-6} = 3,07 \mu\text{m}$$

4°) Amplitude maximum du champ électrique :

$$E_H = \frac{2V_b}{W} = \frac{2 \times 0,772}{3,07 \cdot 10^{-6}} = 490 \text{ kV/m}$$

$$= \frac{qA W}{\epsilon}$$

$$= 4,9 \text{ kV/cm}$$

H. Benzina-GCR-ENIG